CLIPPEDIMAGE= JP402058030A

PAT-NO: JP402058030A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 02058030 A

TITLE: LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE: February 27, 1990

INVENTOR-INFORMATION:
NAME
TANIGUCHI, HIDEAKI
SHIROHASHI, KAZUO
ORITSUKI, RYOJI
SUZUKI, KENKICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME HITACHI LTD COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP63208303

APPL-DATE: August 24, 1988

INT-CL (IPC): G02F001/136;H01L027/10;H01L027/12

US-CL-CURRENT: 349/43,349/142

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve write characteristics, an aperture rate, and holding characteristics of a video signal by constituting drain electrodes and source eletrodes of TFT as picture elements in a comb shape and superposing parts of the projection parts of source electrodes on the gate electrodes of the TFTs.

CONSTITUTION: The drain electrode SD2 and a source electrode SD1 of a thin film transistor TFT as each picture element are constituted in the engaging comb shape and parts of projection parts of the comb shape of the source electrodes SD1 are superposed on the gate electrodes GT of the TFTs. Consequently, the channel width of the TFT is increased along the comb shape, so write characteristics of the video signal can be improved. Further, the TFTs are reducible in size by the increase in the channel width of the TFTs and the aperture rate can be improved. The parasitic capacity formed between the source electrode SD1 and gate electrode GT of the TFT is reduced to eliminate the nonillumination of an image.

COPYRIGHT: (C)1990,JPO&Japio

平2-58030 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

@Int. Cl. 5 G 02 F 1/136 27/10 H 01 L

識別記号 500

庁内整理番号

@公開 平成2年(1990)2月27日

27/12

3 1 1 Α Α

7370-2H 8624-5F

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

液晶表示装置 会発明の名称

20特 顧 昭63-208303

@出 顧 昭63(1988) 8 月24日

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 秀 明者 谷 ⑫発

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 男 明 者 白 橊 和 ⑫発

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 良 明 折 付 饱発 者

千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 明 者 鉿 木 堅 吉 冗発

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所 人 酿 の出

外1名 個代 理 人 弁理士 小川 勝男

明細導

- 1. 発明の名称 被品级示装置
- 2. 特許請求の範囲
 - 1. 走査信号線と映像信号線との交差部に薄膜ト ランジスタと画素電極との直列回路で形成され た画素を配置する液晶表示装置において、前記 游膜トランジスタの前記映像僧号線に接続され るドレイン電極、前記画素電極に接続されるソ - ス能優の夫々を互いに噛み合う平面が櫛型形 状で構成し、前記ソース健棲の櫛型形状の突出 する一部分を薄膜トランジスタのゲート電極と 瓜ね合せたことを特徴とする液晶表示装置。
 - 2. 前記薄膜トランジスタのドレイン質極、ソー ス電極の夫々は複数個の突出部を有しているこ とを特徴とする特許請求の範囲第1項に記載の 液晶表示装置.
- 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、液晶表示装皿、特に、アクティブ・

マトリックス方式で構成される被品表示装置に適 用して有効な技術に関するものである。

「従来の技術」

アクティブ・マトリックス方式の液晶表示装置 はマトリックス状に複数の画素を配置している。 各画素は、水平方向に延在する複数の走査信号線 (ゲート信号線)とそれと交差する垂直方向に延在 する複数の映像信号線(ドレイン信号線)とで周囲 を囲まれた領域内に配置されている。

特開昭61-166587号公報に記載される 画 素 は 薄膜 トランジスタ(TFT)と 透明 画 素 電 種 との直列回路で構成されている。この薄膜トラン ジスタは、ゲート電極上にゲート絶縁膜及び半導 体層を介在させてドレイン危極及びソース電極を 配置している。ドレイン電極とソース電極とは互 いに離隔している。ドレイン電極は映像信号線と 一体に構成されている。ソース電極は、前記ドレ イン電極と同一導電膜で形成され、透明画器電極 に接続されている。

(発明が解決しようとする課題)

前述の被品表示装置の画素の確限トランジスタは映像信号の書込特性(ON特性)を向上するためにチャネル幅を増加する必要がある。ところが、単純に薄膜トランジスタのチャネル幅を増加した場合、薄膜トランジスタの占有面積が増加し、それに対応して透明画素電極の面積が縮小するので、関口率が低下するという問題点があった。

また、薄膜トランジスタのチャネル幅の増加に 対応して、ゲート電極とソース電極との重なり合いが増加し、ゲート電極とソース電極との間に形成される寄生容量(Cgs)が増大する。この寄生容量は、走査倡号線に印加される走査倡号特に走査信号の立下がり時に、カップリングにより透明画素は、映像倡号の保持特性が低下するので、点灯しずらくなるという問題点があった。

本発明の目的は、被晶表示装置において、映像 倡号の書込特性を向上すると共に、間口率を向上 し、かつ映像信号の保持特性を向上することが可能な技術を提供することにある。

幅を増加した分、薄膜トランジスタのサイズを縮小できるので、画素能極の面積を増加し、開口率を向上することができる。(3)前記薄膜トランジスタのソース電極とゲート電極との間に形成される寄生容量(Cgs)を低減し、走査信線の立下がりによる画素電極の保持健圧の降下量を低減したので、映像信号の保持特性を向上することができる。

以下、本発明の構成について、アクティブ・マトリックス方式を採用する被品表示装置に本発明を適用した一実施例とともに説明する。

なお、実施例を説明するための全図において、 同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰 り返しの説明は省略する。

〔実 施 例〕

本発明の一実施例である液晶表示装置の液晶表示部の一箇素を第1図(要部平面図)で示し、第1図の II - II 切断線で切った断面を第2図で示す。

第1回及び第2回に示すように、被晶表示装置は、1.1 [am]程度の厚さを有する下部透明ガラ

本発明の他の目的は、前記目的を達成すると共 に、線欠陥及び点欠陥を低減し、表示品質を向上 することが可能な技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかになるであろう。

(課題を解決するための手段)

本額において開示される発明のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで ある。

液晶表示装置において、画素の課題トランジスタのドレイン電極、ソース電極の失々を互いに嘘み合う平面が節型形状で構成し、前記ソース電極の遊型形状の突出部の一部を薄膜トランジスタのゲート電極と重ね合せる。

(作用)

上述した手段によれば、 (1) 前記確膜トランジスタのチャネル幅を前記櫛型形状に沿って増加したので、映像信号の書込特性を向上することができる。 (2) 前記確膜トランジスタのチャネル

ス 拣 板 S U B 1 の 内 側 (液 品 側) の 表 面 上 に 薄 膜 トランジスタ TFT を 有 している。 薄 膜 トランジスタ TFTは、 主に、 ゲート 地極 G T、 ゲート 絶縁 膜と して 使用 される 絶縁 膜 G I、 チャネル 形 成 領域と して 使用 される i型 半導体 層 AS、 ソース 電極 (又 は ドレイン 電極) S D 1 . ドレイン 電極 (又 は ソース 電 種) S D 2 で 構成 されている。

r 版 8 1 と一体に構成されている。走査倡号級 G Lは、 第 1 図に示すように水平方向に延在してお り、 図示していないが垂直方向に複数本配置され ている。

前記絶縁版GIはゲート電極GT及び走査信号 線GLの上層に形成されている。絶縁膜GIは、 例えばプラズマCVD法で堆積させた窒化珪素膜 を用い、約3500[A]程度の膜厚で形成されて いる。

i型半導体層ASはゲート絶縁酸GIの上層に 島形状で構成されている。i型半導体層ASは、 CVD法で堆積させた非晶質珪素膜又は多結晶珪 素膜で形成し、約1600~2000[A]程度の 膜厚で形成されている。i型半導体層ASは主に 裸膜トランジスタTFTのチャネル形成領域とし て使用されている。

i型半導体層ASは、走査倡号線GLと映像信号線DLとが交差する部分まで引き伸ばされており、両者間の短絡による線欠陥を防止できるように構成されている。

前記ドレイン電便SD2は映像信号線DLと一体に構成されている。前記映像信号線DLはドレイン電便SD2と同様に前記Cr膜d1上にA2 膜d2、ITO膜d3の夫々を順次積層した複合 腹で形成されている。映像信号線DLは、第1図 ソース電極SD1、ドレイン電極SD2の夫々はi型半導体層AS上に失々離隔して設けられている。ソース電極SD1とドレイン電極SD2とは回路のバイアス極性が変ると動作上ソースとドレインが入れ替わる。つまり、薄膜トランジスタFETに絶縁ゲート型電界効果トランジスタFETと同様に双方向性で構成されている。

に示すように走査信号線 G L と交差する垂直方向 に延在し、図示していないが水平方向に複数本配 個されている。

前記ソース電極SD1には、 画素毎に設けられた透明電極(透明画素電極) ITO1が接続されている。透明電極ITO1はソース電極SD1の上層のITO膜は 3と同一導電膜(同一製造工程)で形成され一体に構成されている。 透明電極ITO1は被品表示部の画素電極の一方を構成する。

第1図に示すように、ソース電極 S D 1 、ドレイン電極 S D 2 の夫々は、チャネル形成領域がが一定の間隔で離隔した状態(チャネル及のするでは、互いに噛み合うようには一切では、 互いにいる。そしている。そしている。そしている。そしている。それでは一下では一下では一下では一下では一下では、 女性 S D 1 の突出 部分のみを ゲート 電極 G T と 重ね合せている。 ないのみを ゲート 電極 G T と できるように、ソース 電極 S D 1 、ドレイン電極 できるように、ソース 電板 S D 1 、ドレイン電板

S D 2 の失々の C r 膜 d 1 のみを 節型形状に 構成 しているが、必ずしもこれに 限定されない。 つま り、本発明は、ソース 電極 S D 1 、ドレイン 電極 S D 2 の失々の C r 膜 d 1 、 A 2 膜 d 2 及び I T O 膜 d 3 を 節型形状に 構成してもよい。

○1上には保護膜PS V 1 が設けられている。保 護膜PS V 1 は、主に薄膜トランジスタTFTを 湿気等から保護するために形成されており、透明 性が高くしかも耐湿性の良いものを使用する。保 護膜PS V 1 は、例えばプラズマC V D 法で 堆積 した酸化珪素膜や窒化珪素膜で形成され、800 ○[人]程度の膜厚で形成されている。

液品 L C は、下部透明ガラス装板 S U B 1 と上部透明ガラス装板 S U B 2 との間に形成された空間内に、液晶分子の向きを設定する下部配向膜 O R I 2 に規定され、封入

特電圧の降下量を低減したので、映像信号の保持特性を向上することができる。第1図に示す画素において本発明者が行った解析によれば、前述のようにソース電極SD1及びドレイン電極SD2を節型形状で構成しかつソース電極SD1の一部をゲート電極GTに重ねた本実施例の場合、従来のものに比べてチャネル幅は約20~30[%] 増加し、寄生容量(Cgs)は約70~75[%]低減できる結果を得ることができた。

また、前記確瞭トランジスタTFTのドレイン 電極SD2は、ゲート電極GTと頂なる複数ので、 出部を有する櫛型形状で構成されているので、ドレイン電極SD2の一部の突出部とゲート電極G Tとが短絡した場合でもその部分だけを切断する ことにつまり、正常な被晶表示動作を行うことができる。 一映像信号線DL間(ゲート電極GTードレイン で、線欠陥及び点欠陥を防止することができる。 前記神膜トランジスタTFT及び透明常極IT

されている。

下部配向膜ORI1は下部透明ガラス拡板SUBI側の保護膜PSVIの上部に形成される。

上部透明ガラス基板 S U B 2 の内側(液晶側)の表面には、カラーフィルタ F I L、保護膜 P S V 2、共通透明電極(共通透明画素電極) I T O 2 及び前記上部配向膜 O R I 2 が順次積層して設けられている。

前記共通透明性極ITO2は、下部透明ガラス 基板SUB1側に面業毎に設けられた透明電極ITO1に対向し、隣接する他の共通透明電極ITO2と一体に構成されている。

カラーフィルタドILは、アクリル樹脂等の樹脂材料で形成される染色落材を各画業毎に染料で染め分けることにより形成されている。染料の染め分けは、フォトリングラフィ技術を用いて行っている。

保護膜 P S V 2 は、前記カラーフィルタ F I L を異なる色に染め分けた染料が被品 L C に漏れる ことを防止するために設けられている。保護膜 P S V 2 は、例えば、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の透明樹脂材料で形成されている。

この被晶表示装置は、下部透明ガラス基板SUB1側、上部透明ガラス基板SUB2側の夫々の層を別々に形成し、その後、上下透明ガラス基板SUB1及びSUB2を追ね合せ、両者間に被晶LCを封入することによって組み立てられる。

下部透明ガラス基板SUB1、上部透明ガラス基板SUB2の夫々の外側の表面には偏光板PO Lが形成されている。

以上、本発明者によってなされた発明を、前記 実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、 前記実施例に限定されるものではなく、その要旨 を逸脱しない範囲において種々変更可能であるこ とは勿論である。

(発明の効果)

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

被晶表示装置において、映像信号の普込特性を

向上すると共に、間口串を向上し、かつ映像倡号 の保持特性を向上することができる。

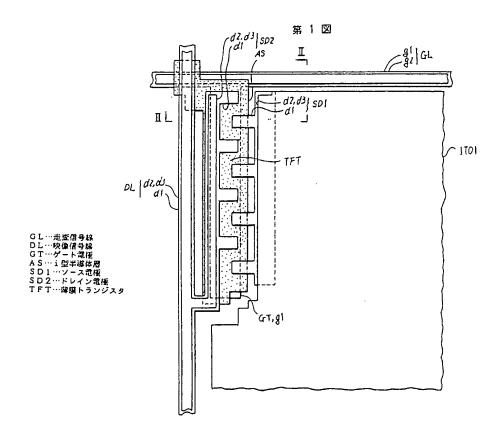
4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例である被品表示装 歴の被品表示部の画素を示す要部平面図、

第2図は、前記第1図のⅡ-Ⅱ切断線で切った 断面図である。

図中、SUB…透明ガラス基板、GL…走査信号線、GI…絶縁膜、GT…ゲート電極、AS… i型半導体層、SDI…ソース電極、SD2…ドレイン電極、di…Cr膜、d2…A&膜、d3 …ITO膜、DL…映像信号線、PSV…保護膜、LS…遮光膜、LC…液晶、TFT…稼膜トランジスタである。

代理人 弁理士 小川勝男



-205-

第 2 図

